

# اثر عمل آوری با پلاسما بر شکل شناسی و مقاومت الکتریکی پارچه‌های پلی استر لایه‌نشانی شده با نانوذرات مس

## Plasma Treatment and its Effect on Morphology and Electrical Resistance of Polyester Copper Nanoparticles Electroless Plated Fabrics

فاطمه حق دوست، فاطمه محترم، وحید متقی طلب\*

رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه نساجی، صندوق پستی ۳۷۵۶

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۹/۱۹ تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۲۸

### چکیده

عمل آوری با پلاسما روشی اقتصادی و سریع برای اصلاح و تغییر سطح پارچه در ابعاد میکروسکوپی بدون استفاده از روش‌های شیمیایی است. در این پژوهش، اثر پلاسمای هوا و آبکافت شیمیایی بر آماده‌سازی پارچه پلی‌استر و شکل‌شناسی سطح مدنظر برای ایجاد مکان‌های قابل جذب در سطح پارچه پلی‌استر با میکروسکوپ الکترونی پویشی بررسی شد. روش لایه‌نشانی به کار برده شده در این مقاله لایه‌نشانی نانوذرات فلز مس بدون استفاده از جریان الکتریکی و استفاده از مواد کاهنده برای کاهش شیمیایی یون فلزی است. مقاومت الکتریکی پارچه پلی‌استر با مولتی‌متر رقمی بررسی شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد، عمل آوری با پلاسما منجر به افزایش پراکنش و نفوذ نانوذرات مس و رسانایی الکتریکی زیاد و یکنواخت منسوج، در مقایسه با روش آبکافت شیمیایی می‌شود. نتایج به‌دست آمده از مولتی‌متر رقمی نشان‌دهنده کاهش مقاومت الکتریکی از  $1/2 \Omega/cm^2$  به  $0/2 \Omega/cm^2$  در روش پلاسماست. همچنین، افزایش مدت زمان عمل آوری با پلاسما منجر به پوشش‌دهی بیشتر و یکنواخت سطح پارچه با نانوذرات فلز مس شد. ذرات پوشش داده شده به روش آبکافت شیمیایی با اندازه متوسط بیش از  $500 \text{ nm}$  هستند که در مقایسه با روش عمل آوری با پلاسما اندازه ذرات فلز مس کوچک‌تر از  $100 \text{ nm}$  است.

### مقدمه

روی سطوح انعطاف‌پذیر است تا بدین ترتیب رویای ساخت تجهیزات الکترونیکی سبک و انعطاف‌پذیر تحقق یابد. استفاده از پارچه‌های رسانا به‌عنوان وسایل الکترونیکی با بهره زیاد به علت انعطاف‌پذیری زیاد و بهای کم به موضوعی منحصر به‌فرد تبدیل شده است. پارچه‌های رسانا در تولید کابل، به‌عنوان پارچه‌های رسانای انعطاف‌پذیر، در کاربردهای زیست‌پزشکی و بسترهای الکتروود باتری استفاده گسترده‌ای دارند و اغلب با لایه‌نشانی نانوذرات فلزی بر سطح پارچه پلی‌استر ساخته و طراحی می‌شوند. استفاده از پارچه به‌عنوان زیرلایه برای ایجاد طرح رسانا به واسطه رشد روزافزون منسوجات الکترونیکی قابل پوشش و

در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه تجهیزات الکترونیکی قابل پوشش انجام شده است. انعطاف‌پذیری وسایل و تجهیزات الکترونیکی و پزشکی، همواره مدنظر پژوهشگران بوده است. با گذشت زمان قطعات و تجهیزات الکترونیکی با ابعاد کوچک‌تر، وزن کمتر، قابلیت حمل و نقل و انعطاف‌پذیری بهتر ساخته شده‌اند. در طراحی و ساخت این قطعات ویژگی‌های خاصی مانند وزن بسیار کم، راحتی در پوشش، پایداری و مصرف انرژی کم در نظر گرفته شده است [۱].

در این میان از جمله اهداف مهم در صنعت الکترونیک قابلیت ساخت اجزای الکترونیکی و مدارها

### کلمات کلیدی

عمل آوری با پلاسما، پارچه پلی‌استر، آبکافت شیمیایی، نانوذرات مس، مقاومت الکتریکی

\*مستول مکاتبات، پیام‌نگار: motaghtalab@guilan.ac.ir

وجود دارد. در این روش، تمام خلل و فرج بستر به‌طور یکنواخت با فلز پوشش داده می‌شود، به‌طوری که ضخامت لایه فلز در تمام سطح پوشش داده شده اعم از برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌ها تقریباً یکسان است. تراکم فلز پوشاننده شده در روش لایه‌نشانی کاهشی از سایر روش‌ها بیشتر است. همچنین، در روش لایه‌نشانی بدون الکتريسيته امکان پوشش بخشی از سطح به‌طور گزینشی وجود دارد، زیرا فلز فقط در موضعی از سطح که از نظر شیمیایی فعال شده‌اند، نشانده می‌شود. در این روش می‌توان تمام فلزات را لایه‌نشانی کرد، ولی به دلیل اکسایش سریع ماده کاهنده و در نتیجه کم‌بودن مدت زمان پایداری حمام لایه‌نشانی، از فلزاتی برای لایه‌نشانی استفاده می‌شود که سرعت کاهش کمتری داشته باشند.

در لایه‌نشانی بدون استفاده از جریان الکتريکی از مواد کاهنده برای کاهش شیمیایی یون فلزی استفاده می‌شود. از مواد کاهنده متداول مصرفی در لایه‌نشانی کاهشی می‌توان به سدیم هیپوفسیت، هیدرازین، سدیم بورهیدرید، فرمالدهید، سدیم پتاسیم تارتارات و گلوکوز نوع آلفا اشاره کرد. انتخاب عامل کاهنده به نوع فلز یا آلیاژی که لایه‌نشانی می‌شود، بستگی دارد. همچنین شرایط لایه‌نشانی و خواص فیزیکی - شیمیایی لایه، متأثر از نوع کاهنده است. عامل پایدارکننده، ماده‌ای شیمیایی است که در لایه‌نشانی کاهشی برای جلوگیری از تجزیه و تخریب محلول لایه‌نشانی به‌کار می‌رود.

تخریب محلول لایه‌نشانی در اثر کاهش و رسوب ذرات فلز در محلول لایه‌نشانی اتفاق می‌افتد. ذرات فلز رسوب کرده نسبت سطح به حجم زیادی دارند، به همین دلیل این ذرات مانند کاتالیزور عمل می‌کنند و باعث کاهش یون‌های فلز در محلول لایه‌نشانی و در نهایت رسوب فلز در محلول می‌شوند. بنابراین، وجود مواد پایدارکننده در محلول لایه‌نشانی امکان نگه‌داری و استفاده درازمدت از محلول را فراهم می‌کند. نکته مهم در کاربرد مواد پایدارکننده مقدار غلظت این مواد در محلول لایه‌نشانی است، زیرا غلظت ماده پایدارکننده، معین‌کننده سرعت کاهش و تشکیل لایه است و اگر غلظت آن از حد مجاز بیشتر باشد، فرایند لایه‌نشانی انجام نمی‌شود [۱۲].

در این پژوهش، اثر عمل آوری با پلاسما بر مقاومت الکتريکی پارچه‌های پلی‌استر در مقایسه با روش آبکافت شیمیایی بررسی شده است. در پژوهش حاضر، آماده‌سازی سطح براساس پلاسما و آبکافت شیمیایی برای منسوج پلی‌استر به منظور افزایش گروه‌های جاذب در الیاف و برای تهیه بستری مناسب برای جذب سطحی بیشتر نانوذرات مس انجام شده است.

## تجربی

### مواد

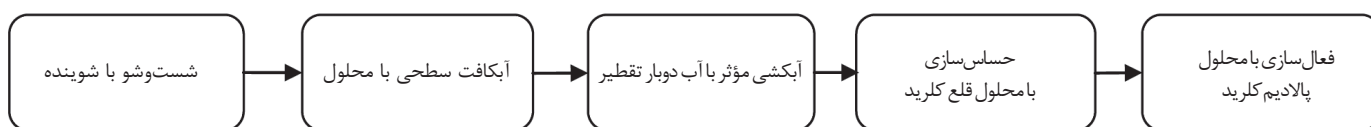
سدیم هیدروکسید، قلع کلرید، کلریدریک اسید ۳۷٪، پالادیم (II) کلرید، مس سولفات ۵ آب، فرمالدهید ۳۶٪ و اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید همگی از شرکت Merck تهیه و بدون هیچ خلص سازی استفاده شدند.

کاربردهای متنوع طرح‌های رسانا جذابیت زیادی در بین پژوهشگران ایجاد کرده است [۵-۲]. استفاده از منسوجات به دلیل خواص ذاتی و منحصر به‌فرد و نیز ظرفیت بالفعل آنها در تعامل فیزیکی و شیمیایی با مواد آلی و فلزی است. پژوهش‌ها برای اصلاح پلی‌استرها از اوایل دهه ۱۹۵۰، شروع شده است. الیاف پلی‌استر اصلاح شده بخش عمده‌ای از پلی‌استر تولیدی را تشکیل می‌دهند. این الیاف در مقایسه با پلی‌استر معمولی از نظر کاربردی خواص بهتری دارند. از جمله معایب الیاف پلی‌استر می‌توان به جذب آب بسیار کم، تمایل زیاد به تشکیل پرز و الکتريسته ساکن و مشکل رنگرزی آنها اشاره کرد. هدف از اصلاح این الیاف برطرف کردن یک یا تمام این معایب است. از اصلاحاتی که روی پارچه پلی‌استر انجام می‌شود، عمل آوری با پلاسماست. عمل آوری با پلاسما به‌طور مؤثری ویژگی‌های سطح پلیمر، مانند قابلیت جذب آب و چسبندگی مواد شیمیایی را تغییر می‌دهد.

پلاسما به گاز یون شده‌ای گفته می‌شود که همه اتم‌های آن یا بخش قابل توجهی از آنها یک یا چند الکترون از دست بدهند و به یون‌های مثبت تبدیل شوند. پلاسما بسته به شرایط آزمون موجب آثاری چون تمیز کردن (خارج کردن آلودگی‌های آلی از سطح پارچه)، خارج کردن مواد پلیمری و تخریب پلیمر، ایجاد پیوندهای عرضی (تشکیل رادیکال‌های آزاد و شاخه‌شدن درشت‌مولکول‌ها) و تشکیل سطح جدید گروه‌های عاملی در عمق زیاد حدود ۱۰ nm می‌شود [۸-۶]. به‌طور کلی پلاسما به دو روش سرد و داغ دسته‌بندی می‌شود. پلاسما از تخلیه الکتريکی در فشار جو یا فشار کم ایجاد می‌شود. بر این اساس، دو نوع پلاسما در فشار کم و در فشار جو در شیمی کاربرد دارند [۹،۱۰].

روش پلاسما کم فشار دارای معایبی چون نیاز به تجهیزات خلأ با هزینه زیاد است. اطلاعات مربوط به اثر عمل آوری با پلاسما روی پلی‌استر بیشتر مربوط به پلاسما سرد در فشار جوست. از پلاسما برای افزایش خاصیت ترشوندگی و جذب رنگ الیاف پلی‌استر نیز استفاده می‌شود. گازهای پلاسما اغلب برای اصلاح سطوح پلیمری به‌کاربرده می‌شوند. همچنین، از آنها برای اصلاح پارچه‌های نساجی حاصل از الیاف طبیعی و مصنوعی نیز استفاده می‌شود [۷،۶]. در پژوهش‌های انجام گرفته خلل و فرج ایجاد شده در سطح الیاف بر اثر خوردگی ناشی از پلاسما و نیز ایجاد گروه‌های قطبی آبدوست در سطح الیاف به علت اکسایش سطحی نمونه دلایل افزایش ترشوندگی بیان شده است [۱۱]. عمل آوری سطوح مختلف به‌ویژه پلیمرها به روش پلاسما در سه دهه اخیر به‌طور گسترده‌ای پیشرفت کرده است. در این روش با انجام فرایندها در محیط خشک، تا حدودی مشکلات زیست‌محیطی برطرف شده است.

لایه‌نشانی بدون الکتريسيته روش متداول شیمیایی برای پوشش سطوح با لایه‌ای از فلز با استفاده از محلول آبی فلز و بدون استفاده از منبع جریان الکتريکی خارجی است. در این روش، یون فلز در محلول آبی در مجاورت ماده کاهنده به روش شیمیایی کاهش یافته و فلز در مواضع فعال شده لایه‌نشانی می‌شود. مهم‌ترین مزیت این روش لایه‌نشانی، امکان پوشش سطوح مواد نارسا با فلزات یا آلیاژهای فلزی است. در لایه‌نشانی بدون الکتريسيته امکان پوشش سطوح با هر شکلی



طرح ۱- مراحل آماده سازی پارچه به روش آبکافت شیمیایی برای لایه نشانی نانوذرات فلز مس.

## دستگاه ها و روش ها

### ساخت پارچه رسانا

پارچه پلی استر با تراکم  $30 \times 32$ ، نمره نخ تار و پود  $8/8$  دنیر با بافت تافته به عنوان زمینه انتخاب شد. برای آماده سازی سطح آبگریز پارچه پلی استر از دو روش آبکافت شیمیایی و عمل آوری با پلازما در فشار هوا استفاده شد.

### آبکافت شیمیایی (۱)

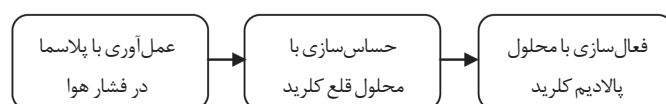
پارچه ابتدا با محلول حاوی شوینده برای زدودن آلودگی های سطحی شست و شو داده شد. ایجاد مکان های جاذب در سطح پارچه با محلول سدیم هیدروکسید  $15 \text{ g/L}$  در دمای  $70^\circ\text{C}$  به مدت  $20 \text{ min}$  انجام شد. سپس، فرایند حساس سازی با محلول  $10 \text{ g/L}$  قلع کلرید و  $20 \text{ mL}$  کلریدریک اسید در دمای محیط به مدت  $20 \text{ min}$  انجام شد. پس از آن پارچه به مدت  $30 \text{ s}$ ، برای فعال سازی سطح و جذب نانوذرات فلز مس وارد حمام پالادیم کلرید شد. طرح ۱ فاز اول مراحل آماده سازی پارچه را به طور متوالی نشان می دهد. این مرحله شامل شست و شوی اولیه، آبکشی، آبکافت شیمیایی با محلول سدیم هیدروکسید، آبکشی مجدد، حساس سازی با کلرید قلع و آبکشی نهایی است.

### عمل آوری با پلازما در فشار هوا (۱)

در این روش، پارچه پلی استر بدون شست و شو به مدت  $1$ ،  $3$  و  $5 \text{ min}$  در عملیات پلازما با فشار هوا قرار گرفت. طرح ۲ مراحل آماده سازی پارچه را به روش پلازما نشان می دهد. پس از آن، مراحل حساس سازی و فعال سازی مانند روش آبکافت شیمیایی (۱) انجام شد.

### حمام لایه نشانی نانوذرات فلز مس

پس از فعال سازی پارچه، نمونه ها در حمام الکترولس حاوی سولفات مس  $5$  آب، سدیم هیدروکسید، فرمالدهید  $36\%$ ، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید قرار گرفتند. سپس، دمای حمام  $80^\circ\text{C}$  و قدرت اسیدی آن روی  $12-11/5$  تنظیم شده و در طول فرایند این شرایط حفظ شد. مقادیر مواد شیمیایی استفاده شده برای حمام لایه نشانی در جدول ۱ آمده است. در انتها، پارچه لایه نشانی شده با آب دوبار تقطیر شست و شو شد.



طرح ۲- مراحل آماده سازی پارچه به روش پلازما برای لایه نشانی نانوذرات فلز مس.

## اندازه گیری خواص

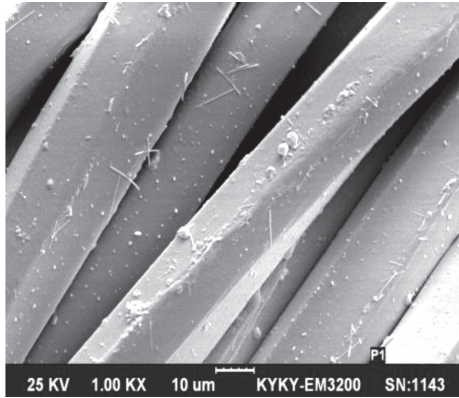
همه نمونه ها پیش از انجام تمام اندازه گیری ها طبق روش های استاندارد به مدت  $24 \text{ h}$  در فشار جو، رطوبت نسبی  $2 \pm 65\%$  و دمای  $21 \pm 1^\circ\text{C}$  قرار گرفتند. مقدار مقاومت الکتریکی نمونه ها به وسیله مولتی متر مدل Agilent، اندازه گیری شد. مقدار یکنواختی لایه در نمونه هایی که پس از لایه نشانی، مقاومت الکتریکی آنها تغییر کرده با استفاده از رسانایی سنج چهار کانالی خطی بررسی شد. فاصله بین الکترودهای این رسانایی سنج که در دانشکده فنی دانشگاه گیلان ساخته شد،  $1 \text{ cm}$  است. مقدار مقاومت الکتریکی سطح نمونه های رسانا شده با رسانایی سنج چهار کانالی و طبق استاندارد F390:2003 ارزیابی شد. برای ارزیابی مقدار مقاومت الکتریکی سطحی، شدت جریان الکتریکی ثابت به وسیله منبع تغذیه به نمونه اعمال شد و تغییرات ولتاژ با مولتی متر اندازه گیری شد. در نهایت، مقدار متوسط مقاومت الکتریکی سطح نمونه از معادله (۱) محاسبه شد. در این معادله  $V$  ولتاژ،  $w$  عرض نمونه،  $I$  متوسط شدت جریان عبوری و  $l$  مقدار فاصله بین الکترودهاست:

$$R_s = \frac{V \times w}{I \times l} \quad (1)$$

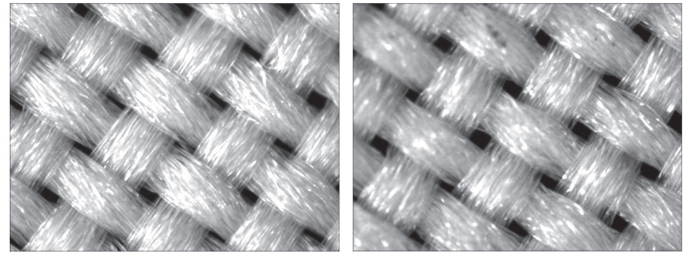
برای بررسی شکل شناسی سطح نمونه ها پس از آماده سازی سطح به دو روش و لایه نشانی با نانوذرات فلزی، از نمونه ها به کمک میکروسکوپ الکترونی تصویربرداری شد. از پارچه های لایه نشانی شده با نانوذرات نیکل به وسیله میکروسکوپ الکترونی JXA-840 تصویربرداری شد. در پژوهش حاضر، از دستگاه پلازما FEMTO (Hwaseong-Si) ساخت کره و هوا به عنوان گاز ورودی استفاده شد. واضح است که عملیات پلازما پیش از ایجاد خلأ به مقدار  $10-5 \text{ bar}$ ، شروع نمی شود. در فرایند پلازما می توان از گازهای نیتروژن، اکسیژن یا آرگون نیز استفاده کرد. حتی می توان بدون نصب لوله انتقال گاز، لوله های ورودی گاز دستگاه پلازما را تحت فشار هوا قرار داده و فرایند را بدون استفاده از گازهای ویژه انجام داد. در این فرایند از روش مزبور استفاده شده است.

جدول ۱- مقادیر و شرایط حمام لایه نشانی نانوذرات مس.

مقدار (g/L)	مواد لایه نشانی نانوذرات مس و شرایط
۳/۵	سدیم هیدروکسید
۵/۱	اتیلن دی آمین تترا استیک اسید
۲/۵	مس سولفات ۵ آب
۰/۲	فرمالدهید
۱۱-۱۲	pH



شکل ۳- تصویر SEM پارچه عمل‌آوری شده با فرایند پلازما (بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰).



شکل ۱- تصاویر TEM: (الف) پارچه پلی‌استر سفید خام و (ب) پارچه شسته‌شده با شوینده با بزرگ‌نمایی ۱۰۰.

## نتایج و بحث

که با این روش به همراه ایجاد مکان‌های قابل جذب بر سطح پارچه پلی‌استر ایجاد می‌شود. این مرحله در فرایند لایه‌نشانی بسیار مؤثر است و شیارها و موانع ایجاد شده بر سطح پارچه، تشکیل لایه‌ای یکنواخت و با ثبات از نانوذرات فلز را روی پارچه فراهم می‌آورد.

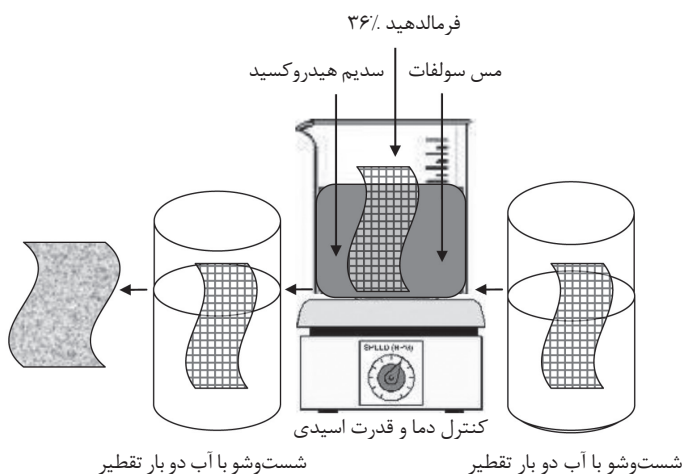
شکل ۳ سطح منسوج را پس از عمل‌آوری با پلازما به مدت ۴۵ min نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود، فرایند ایجاد فضاهای بیشتر برای جذب ذرات لایه‌نشانی فلز، بسیار شدیدتر انجام شد که در بزرگ‌نمایی بیشتر به شکل سطوح موج‌دار یا زبری روی سطح ظاهر می‌شود. در مرحله نهایی، پارچه وارد حمام الکترولس می‌شود. فرایند لایه‌نشانی به روش کاهش در شرایط مختلف می‌تواند روی کیفیت، مقدار لایه تشکیل شده و رسانایی نمونه‌های لایه‌نشانی شده اثر بگذارد. به همین علت شرایط فرایند، جنس منسوج، غلظت یا اندازه ذرات شرکت‌کننده حین فرایند و pH واکنش می‌تواند روی عملیات لایه‌نشانی مؤثر باشد (شکل ۴).

برای بررسی بازده لایه‌نشانی و مقدار لایه تشکیل شده روی سطح، مقاومت الکتریکی نمونه‌ها با دستگاه رسانایی سنج چهارکانالی خطی اندازه‌گیری شد. مقدار مقاومت الکتریکی سطح پارچه پلی‌استر به روش

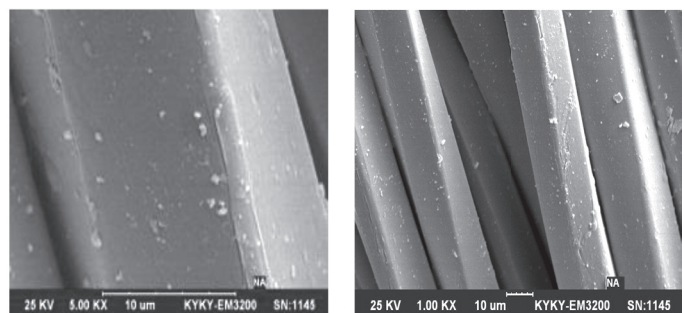
در روش آماده‌سازی پارچه پلی‌استر به روش آبکافت شیمیایی (۱)، مرحله اول، شست‌وشو سطح پارچه با شوینده است. شکل ۱ تصویر TEM از سطح پارچه را پیش و پس از شست‌وشو با شوینده نشان می‌دهد. شفافیت ظاهری سطح پس از شست‌وشو به‌وضوح قابل مشاهده بوده که نشان‌دهنده زدوده‌شدن چربی‌ها یا گرد و غبار احتمالی از سطح پارچه است. این مرحله در فرایند فعال‌سازی بسیار مؤثر است و موانع عملیاتی تشکیل لایه یکنواخت و با ثبات فلزی را روی پارچه برطرف می‌کند.

پارچه پس از شست‌وشوی مقدماتی، برای ایجاد مکان‌های لازم برای لایه‌نشانی مؤثر به روش غوطه‌وری در تماس با محلول سدیم هیدروکسید قرار می‌گیرد. سپس، فرایند حساس‌سازی منسوج با قلح کلرید انجام می‌شود. شکل ۲- الف سطح منسوج را پس از عمل‌آوری با سدیم هیدروکسید نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود، آبکافت شیمیایی یا ایجاد فضاهای لازم برای به تله‌افتادن ذرات لایه‌نشانی شده بسیار ملایم انجام شد که در بزرگ‌نمایی بیشتر به شکل سطوح موج‌دار یا زبری روی سطح ظاهر می‌شود (شکل ۲- ب).

عمل‌آوری با پلازما در شرایط متغیر از نظر زمان تحت تأثیر هوا، توان تخلیه ۱۰۰ W و زمان عمل‌آوری ۱، ۳ و ۵ min روی نمونه‌ها بررسی شد. در روش آماده‌سازی پارچه پلی‌استر به روش پلازما (۲) مرحله شست‌وشوی سطح پارچه با شوینده نیاز نیست. زیرا، زدوده‌شدن چربی‌ها یا آلودگی‌های مختلف از سطح پارچه از جمله مواردی است

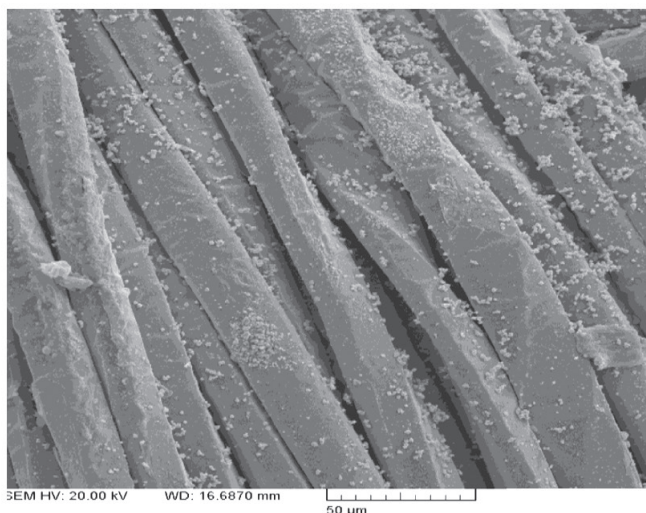


شکل ۴- طرح کلی فرایند لایه‌نشانی بدون الکتریسیته نانوذرات مس.

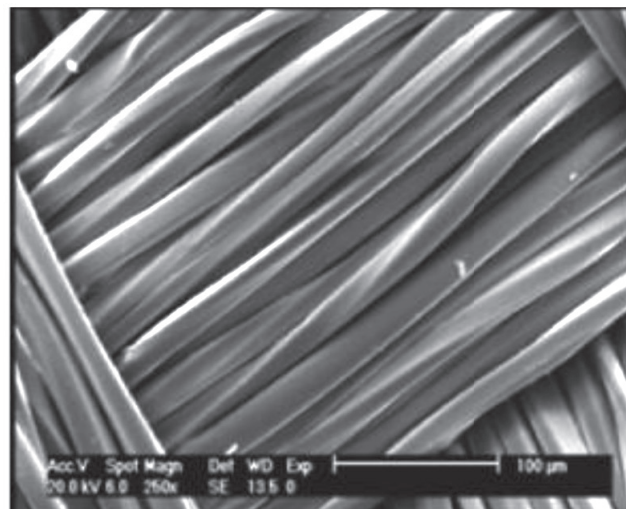


شکل ۲- تصاویر SEM پارچه عمل‌آوری شده با سدیم هیدروکسید: (الف) بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰ و (ب) بزرگ‌نمایی ۵۰۰۰.





(ب)

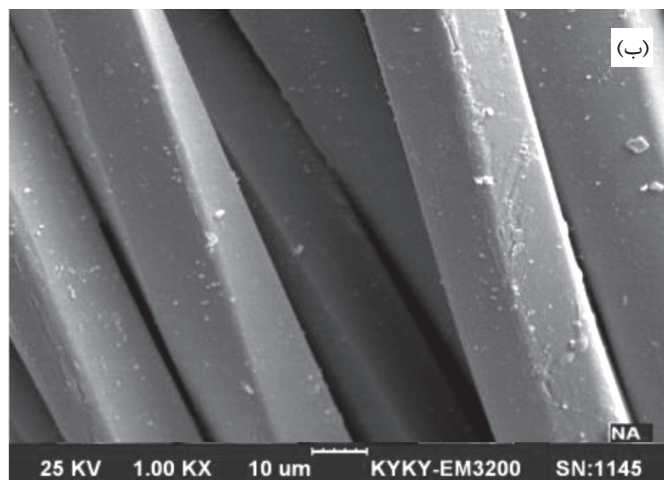


(الف)

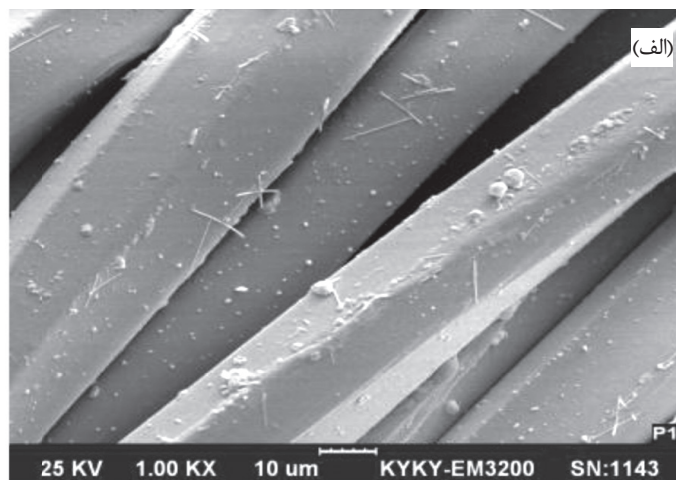
شکل ۵- تصاویر SEM پارچه پلی استر آماده سازی شده به روش آبکافت شیمیایی (۱): (الف) پارچه خام و (ب) پارچه لایه نشانی شده با نانوذرات مس.

مقاومت الکتریکی سطح پارچه وجود دارد که در بعضی مناطق مقاومت الکتریکی به مقدار  $2/32 \Omega/cm^2$  افزایش یافته است. برای بررسی تغییرات

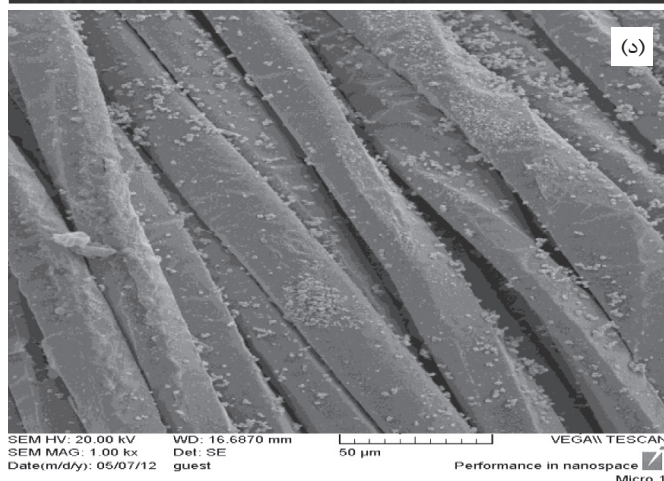
آبکافت شیمیایی (۱) پس از مدت ۲ h از انجام لایه نشانی فلز مس به مقدار  $1/22 \Omega/cm^2$  کاهش یافته است. ولی نایکنواختی در مقدار



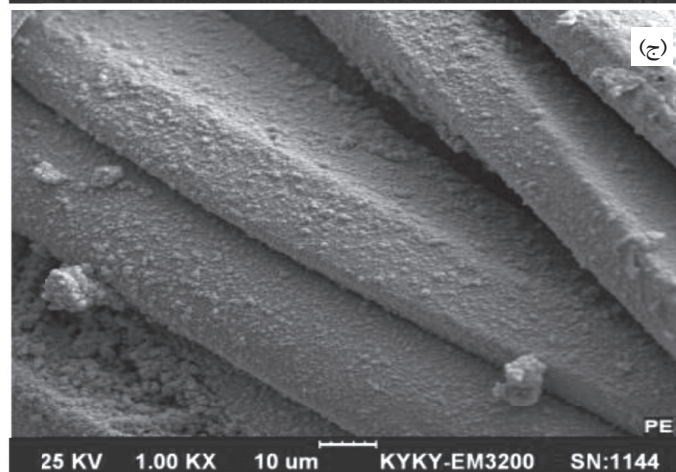
(ب)



(الف)



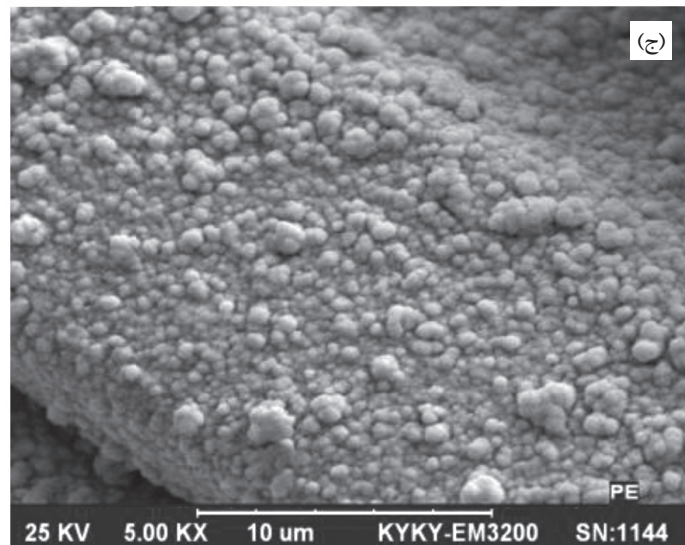
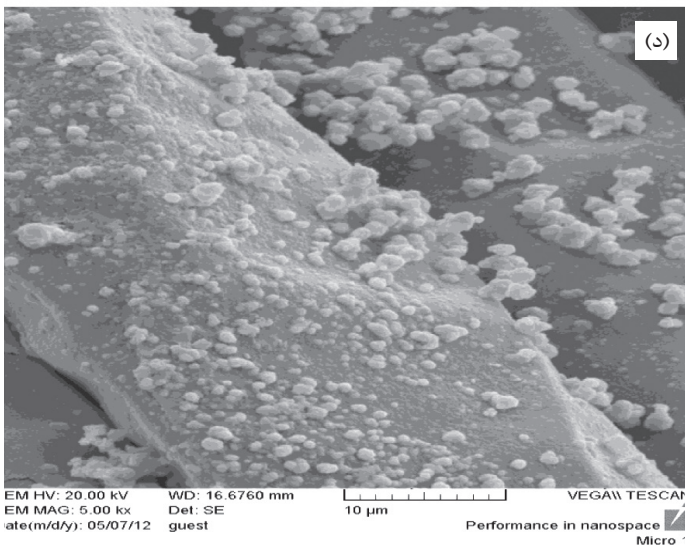
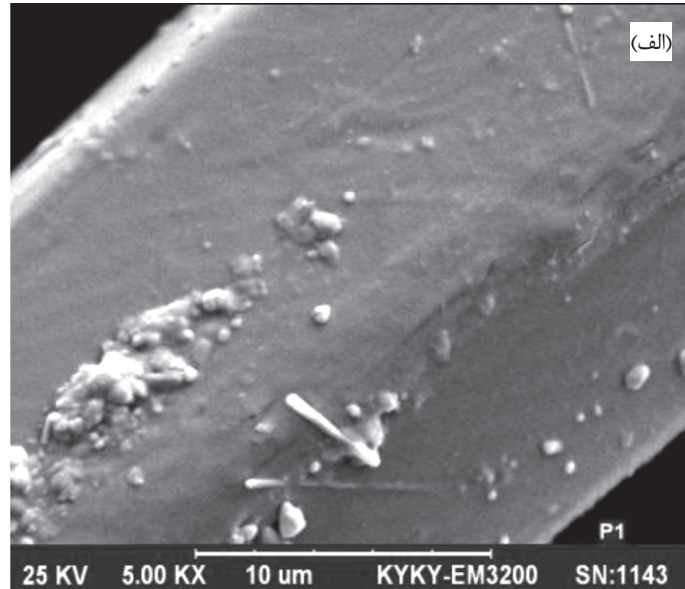
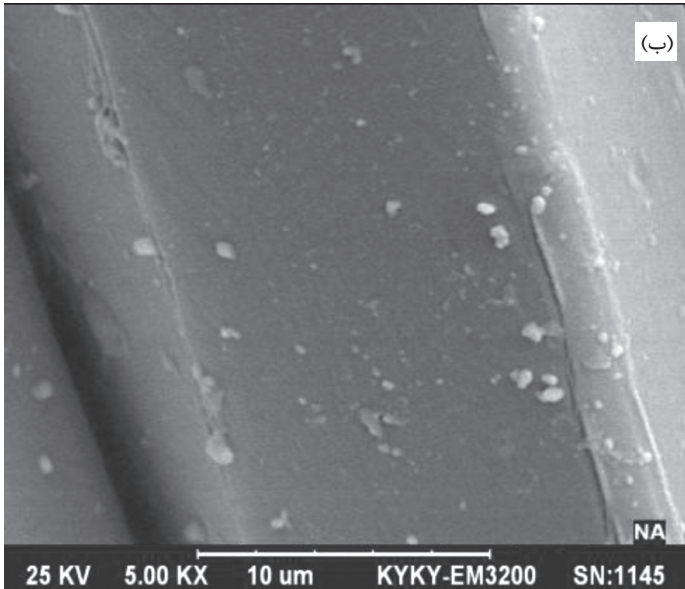
(د)



(ج)

شکل ۶- تصاویر SEM پارچه آماده سازی شده به روش: (الف) پلاسما به مدت ۵ min در فشار هوا، (ب) آبکافت شیمیایی به مدت ۲۰ min و لایه نشانی فلز مس بر سطح پارچه عمل آوری شده به روش (ج) پلاسما و (د) آبکافت شیمیایی (بزرگ نمایی ۱۰۰۰).





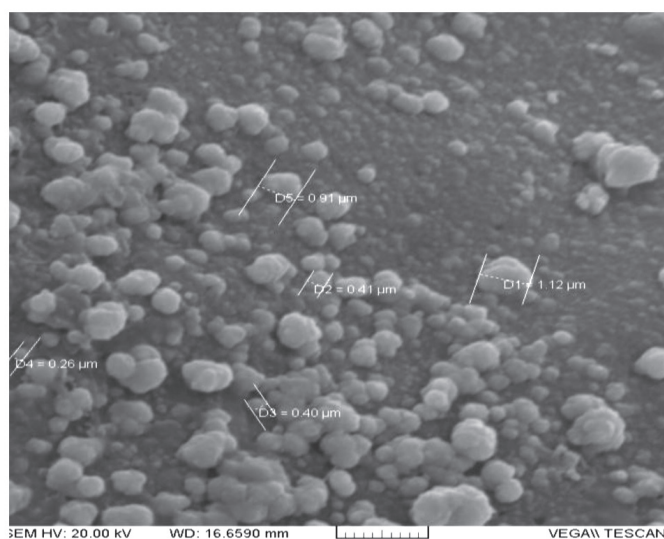
شکل ۷- تصاویر SEM پارچه آماده سازی شده به روش: (الف) پلاسما به مدت ۵ min در فشار هوا، (ب) آبکافت شیمیایی به مدت ۲۰ min و لایه نشانی فلز مس به سطح پارچه به روش (ج) پلاسما و (د) آبکافت شیمیایی (بزرگ نمایی ۵۰۰۰).

فلز مس، در سطح نمونه هایی که به مدت ۱ و ۳ min در عملیات پلاسما قرار گرفته بودند، نشان دهنده مقاومت الکتریکی زیاد و نیز ناپیکنواختی شدید در مقدار مقاومت الکتریکی بوده است. به طوری که مقدار مقاومت الکتریکی به دست آمده در شرایط عمل آوری با پلاسما به مدت ۱ min در فشار هوا، زیاد بوده و مقدار آن در بعضی بخش ها در پلاسما هوای بسیار از نواحی، هیچ لایه نشانی فلز مس انجام نشده است، به طوری که پارچه در این بخش ها نارسا است. این موضوع نشان دهنده کم بودن زمان لازم برای آماده سازی سطح پارچه پلی استر برای ایجاد مکان های قابل جذب با نانوذرات فلز مس است. با افزایش مدت زمان عمل آوری با پلاسما بر سطح پارچه پلی استر به مدت ۳ min مکان های قابل جذب روی سطح پارچه افزایش می یابد، ولی همچنان پس از لایه نشانی ذرات مس، بخش هایی از سطح پارچه نارسا است و

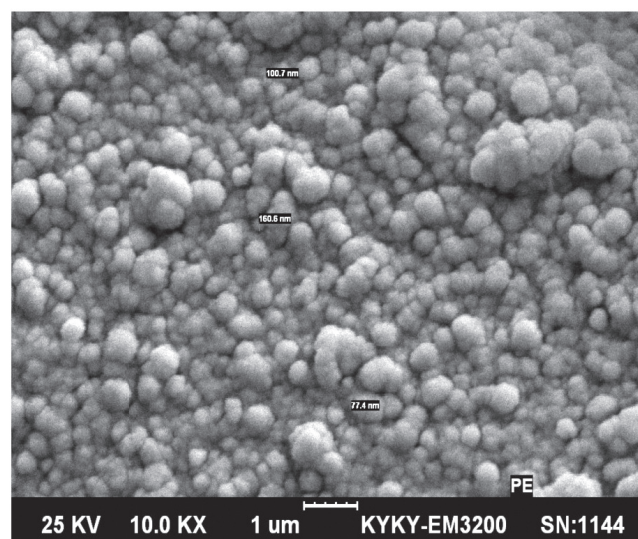
به وجود آمده در سطح نمونه پس از لایه نشانی، از سطح نمونه های تهیه شده تصویر میکروسکوپ الکترونی گرفته شد که در شکل ۵ نشان داده شده است. این شکل تصاویر سطح نمونه را پیش و پس از لایه نشانی با بزرگ نمایی ۱۰۰ و ولتاژ ۲۵ V نشان می دهد.

همان طور که در تصاویر مشاهده می شود، سطح الیاف پس از لایه نشانی، به طور کامل و یکنواخت با لایه ای از فلز پوشیده شده است، به طوری که ساختار میکروسکوپی الیاف پلی استر پس از لایه نشانی به طور کامل تغییر کرده است.

ناپیکنواختی های ایجاد شده به روش آبکافت شیمیایی در مقدار مقاومت الکتریکی سطح پارچه موجب محدودیت هایی برای کاربرد گسترده این منسوجات رسانا در زمینه های مختلف الکترونیکی و تجهیزات پزشکی می شود. مقاومت الکتریکی سطح پارچه پلی استر به روش عمل آوری با پلاسما (۲) پس از مدت ۲ h از انجام لایه نشانی



(ب)



(الف)

شکل ۸- تصویر SEM پارچه لایه‌نشانی شده با نانوذرات مس در: (الف) عمل آوری با پلاسما و (ب) آبکافت شیمیایی.

شکل ۸- الف و ۸- ب تصاویر SEM نمونه‌ای را نشان می‌دهد که بیشترین مقدار رسانایی را دارد. پوشش یکنواخت سطح الیاف با نانوذرات مس پس از عمل آوری با پلاسما و نیز متوسط اندازه ذرات کوچک‌تر از ۱۰۰ nm بر سطح پارچه پلی‌استر در مقایسه با شکل ۸- ب مربوط به نمونه آماده‌سازی شده به روش آبکافت شیمیایی و متوسط اندازه ذرات ۶۲۰ nm به‌وضوح قابل مشاهده است.

### نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون‌ها می‌توان نتیجه گرفت، عمل آوری با پلاسما به دلیل سازگاری با زیرلایه‌های مختلف (هر نوع پارچه‌ای) و سرعت زیاد فرایند، اصلاح دورترین نقطه یک لایه در حالی که خواص جرمی بدون تغییر باقی می‌ماند، کمترین مصرف مواد شیمیایی و بیشترین ایمنی در کارکرد، عملیاتی بدون پسماند است و کمترین اثر را بر آلودگی محیط زیست دارد، در نتیجه نسبت به سایر روش‌ها مزیت دارد. نتایج به‌دست آمده از تصاویر SEM و مقاومت‌های به‌دست آمده از نمونه‌ها نشان داد، آماده‌سازی با پلاسما در مقایسه با روش آبکافت شیمیایی منجر به مقاومت الکتریکی بسیار کمتری می‌شود. به طوری که مقدار مقاومت الکتریکی از  $1/2 \Omega/cm^2$  در روش آبکافت شیمیایی، به  $0/2 \Omega/cm^2$  در روش پلاسما کاهش یافته است.

افزون بر این، مقاومت الکتریکی به‌دست آمده در روش عمل آوری با آبکافت شیمیایی در سطح پارچه نایکنواخت است و در بعضی مناطق به  $2/2 \Omega/cm^2$  افزایش یافته است. این موضوع در کاربرد پارچه‌های رسانا مشکل ایجاد می‌کند. زیرا، از جمله پارامترهای مهم در ایجاد پارچه‌های رسانا، دارابودن یکنواختی در مقدار مقاومت الکتریکی است. عمل آوری با پلاسما در فشار هوا، با افزایش مدت زمان عمل آوری از ۱ min به ۳ min

پوشش‌دهی نانوذرات فلز مس بر سطح آن مشاهده نمی‌شود. مقاومت الکتریکی به‌دست آمده در بعضی بخش‌ها به  $3/5 \Omega/cm^2$  افزایش یافته است، اما در بعضی نواحی بخش‌های نارسانا نیز وجود دارد. در نتیجه در ادامه مراحل آماده‌سازی، زمان عمل آوری با پلاسما به مدت ۵ min افزایش یافت. پس از اتمام لایه‌نشانی و اندازه‌گیری مقدار مقاومت الکتریکی در سطح پارچه در بخش‌هایی مختلف مشاهده شد که مقدار مقاومت الکتریکی به  $0/2 \Omega/cm^2$  کاهش یافته است مؤثرترین لایه‌نشانی روی سطح پارچه با توجه به کمترین مقدار مقاومت الکتریکی، انجام شده است. نتایج به‌دست آمده از آزمون مقاومت الکتریکی نشان‌دهنده یکنواختی زیاد رسانایی الکتریکی در تمام بخش‌های پارچه عمل آوری شده با پلاسما به مدت ۵ min است. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشاهده می‌شود، عمل آوری با پلاسما به دلیل ایجاد خلل و فرج در سطح الیاف باعث افزایش خاصیت جذب مواد شیمیایی به پلی‌استر می‌شود. با افزایش مدت زمان عمل آوری، خواص جذب در سطح پارچه افزایش می‌یابد. اصلاح خواص با پلاسما محدود به سطح است و خواص توده را تغییر نمی‌دهد. دلیل افزایش جذب مربوط به خوردگی‌های سطحی الیاف است. شکل‌های ۶ و ۷ اثر فرایند عمل آوری پلاسما بر سطح پارچه پلی‌استر را در مقایسه با روش آبکافت شیمیایی نشان می‌دهد. همان‌طور که از تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشاهده می‌شود، مکان‌های قابل جذب ایجاد شده در سطح پارچه عمل آوری شده به روش پلاسما (شکل ۷- الف) بسیار بیشتر از عمل آوری به روش آبکافت شیمیایی (شکل ۷- ب) است. لایه نانوذرات مس تشکیل شده بر سطح پارچه‌ای که به روش پلاسما عمل آوری شده از تراکم و پیوستگی بسیار زیادی برخوردار است (شکل ۷- ج). فلز مس تشکیل شده بر سطح پارچه در روش آبکافت شیمیایی (شکل ۷- د) تراکم بسیار کمتری دارد که این موضوع تأییدکننده مقاومت الکتریکی زیادتر در منسوج آماده‌سازی شده به روش آبکافت شیمیایی است.

مطلوب و در عین حال انعطاف پذیری مناسب برای کاربردهای گسترده‌ای در حوزه الکترونیک قابل پوشش برای استفاده در مدارهای الکترونیکی و تجهیزات پزشکی قابل پوشش هستند.

منجر به کاهش قابل ملاحظه مقدار مقاومت الکتریکی شده است و مقدار این کاهش از  $7/8 \Omega/cm^2$  به  $0/2 \Omega/cm^2$  بوده است. از طرفی، پارچه‌های رسانای طراحی شده به این روش دارای استحکام

## مراجع

1. Tekin E., Gans B.N., and Ulrich S.S., Ink-jet printing of polymers-from single dots to thin film libraries, *J. Mater. Chem.*, 14, 2627-2632, 2004.
2. Zieba J., Frydrysiak M., Tesiorowski L., and Tokarska M., Textronic clothing to ECG measurement, *Medical Measurements and Applications Proceedings*, Bari, 2011.
3. Kim N.S. and Han K.N., Future direction of direct writing, *J. Appl. Phys.*, 108, 108-112, 2010.
4. Caldara M., Colleoni C., Guido E., Re V., Rosace G., and Vitali A., Textile based colorimetric pH sensing - A platform for future wearable pH monitoring, *9th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks*, London, 9-12 May, 2012.
5. Basiricò L., Cosseddu P., Fraboni B., and Bonfiglio A., Inkjet printing of transparent flexible organic transistors, *Thin Solid Films*, 520, 1291-1294, 2011.
6. Wakida T. and Tokino S., Surface modification of fiber and polymeric materials by discharge treatment and its application to textile processing, *Ind. J. Text. Res.*, 21, 69-78, 1996.
7. Hocker H., Plasma treatment of textile fibers, *Pure Appl. Chem.*, 74, 423-427, 2002.
8. Poll H.U., Schladitz U., and Schreiter S., Penetration of plasma effects into textile structures, *Surface Coat. Technol.*, 142, 489-493, 2001.
9. مسایلی ا.، برهانی ص.، بررسی تاثیر پلاسما ی سرد و کم فشار بر خواص رطوبتی پارچه پلی استر، علوم و تکنولوژی پلیمر، ۱۵۵-۱۶۵، ۱۳۸۶.
10. Simor M., Rahel J., Cernak M., Imahori Y., Stefecka M., and Kando M., Atmospheric pressure plasma treatment of polyester nonwoven fabrics for electroless plating, *Surface Coat. Technol.*, 172, 1-6, 2003.
11. Bhat N.V. and Benjamin Y.N., Surface resistivity behavior of plasma treated and plasma grafted cotton and polyester fabrics, *J. Text. Res.*, 69, 38-42, 1999.
12. Afzali A.V., Mottaghitalab V., Motlagh M.S., and Haghi A.K., The electroless plating of Cu-Ni-P alloy onto cotton fabrics, *Korean J. Chem. Eng.*, 27, 1145-1149, 2010.



# Plasma Treatment and its Effect on Morphology and Electrical Resistance of Polyester Copper Nanoparticles Electroless Plated Fabric

F. Haghdoost, F. Mohtaram, and V. Mottaghitalab\*

Textile Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Guilan, P.O. Box: 3756, Rasht, Guilan

Received 10 December 2013; Accepted 19 March 2014

## Abstract

The plasma finishing treatment is an economical and facile technique for modification of a fabric surface in microscopic scale without using chemicals. Current work focuses on the influence of hydrolysis treatment on the fabric conductivity and its corresponding homogeneity compared to chemical etching. The SEM images indicate the positive effect of plasma treatment on the surface roughness and changes in the morphology of the fabric's texture. This may suggest the necessity for inclusion of sensitizer and catalyst into the surface of the fabric to increase its conductivity and homogeneity. The measurement shows a significant drop in electrical resistance from 1.2 to 0.2  $\Omega/\text{cm}^2$ , respectively for chemically-hydrolysis compared to plasma-treated fabric. The homogenous coverage of single filaments by copper nanoparticles on the fabric surface formed by electroless plating shows a range of particle size below 100 nm, which is very much smaller than those formed by copper particles of about 500 nm reduced by chemical hydrolysis.

## Keywords

plasma treatment,  
polyester fabric,  
chemical hydrolysis,  
copper nanoparticles,  
electrical resistance

(\*) Address Correspondence to V. Mottaghitalab, Email: mottaghitalab@guilan.ac.ir